

O(¹D) + Si(CH₃)₃Cl 反应生成振动激发的 OH(v ≤ 3)

李红志 王学斌 孔繁教 朱起鹤*

(中国科学院化学研究所, 分子反应动力学国家重点实验室, 北京 100080)

关键词: 能量传输 重原子效应 红外发射谱 三甲基氯硅烷

实验光谱学和理论计算都发现, “重原子”能隔离分子中的某些振动能量, 如 SiH₄ 中 Si—H 振动泛频的“局域模”^[1, 2]。Roger 等^[3]在研究 F 原子与 M(CH₂CH=CH₂)₄ (M = Sn, Ge) 的反应中, 发现了 Sn, Ge 对过剩能量转移到其它部分有强烈的阻碍作用(在中间态的寿命时间内)。最近, 在研究 O(¹D) + M(CH₃)₄ 生成 OH(²D) 反应中、观测到类似的现象。M = C 时, Lutz^[4]用激光诱导荧光方法检测 OH 的振动分布, 振动是冷的, v = 1 与 v = 0 的布居比为 0.05, 说明过剩能量在其分解生成 OH 自由基之前, 已经部分越过中心原子转移到其它部位。当 M = Si 时, 朱起鹤等^[5]用激光光解时间分辨富立叶红外发射谱研究产物 OH(v) 的振动激发, 发现 OH 是高度振动激发, 振动量子数达 v = 4, 几乎达到了放热的极限, v = 1, 2, 3, 4 的布居比为 1:1:1:0.3, 这一结果表明, 中心 Si 原子几乎完全阻碍了过剩能量的传播, 使在生成产物 OH 之前, 过剩能量几乎完全保留在 O 原子攻击而形成的 [CH₃O] 上, 基本没有越过 Si 原子转移到其它部分。Si 的这一阻碍作用直观上源于二点: 一是 Si 与 C 的质量不同(纯质量因素), 二是 Si 的电子特性也即相应的势能面与 C 的不同(势能面因素)。

为了从实验上证实阻碍分子内能量转移中除去纯质量影响之外的“势能面”影响, 我们选择了 O(¹D) + Si(CH₃)₃Cl 反应, 观测其产物 OH 的振动分布, 并与 O(¹D) + Si(CH₃)₄ (TMS) 的结果作比较。

实验装置详见文献[6], 实验条件控制与 O(¹D) + TMS 时一样。1:1 的 N₂O 和 Si(CH₃)₃Cl 进到一24升的反应室中, 总压力为 1066 Pa (8 torr), ArF 193nm (Questek 2460, 100mJ/Pulse) 激光引入反应室中来回反射 10 次, 以光解 N₂O 产生 O(¹D); O(¹D) 与三甲基氯硅烷反应产物 OH 的红外荧光, 通过高效红外收集镜收集, 并经一 CaF₂ 透镜变成平行光进入 FTIR (Nicolet 800) 光谱仪, 检测器为 InSb。光谱分辨率设在 8 cm⁻¹, 得到一套完整的干涉图需 1536 个激光脉冲。45 次累加以提高 S/N。记录激光光解后 5, 20, 35, 50 μs 红外信号。最后的红外光谱已减去本底辐射并校正了仪器响应。图 1 是典型的激光光解后 5 μs 的红外发射谱, 其中 3600—3200 cm⁻¹ 归属为 OH(v → v - 1) 的发射。由图可见 OH 的振动 v = 1, 2, 3 的布居比为 1:0.8:0.1, 而完全相同的条件下 (1:1 N₂O, TMS, 总压 1066Pa, 5 μs) O(¹D) + TMS 的产物 OH 的振动激发可达 v = 4, v = 1/2/3/4 为 1/1/1/0.3^[5]。图中 1875 cm⁻¹ 的强峰是 NO 的红外发射, 2200 cm⁻¹ 是 N₂O

的 ν_3 峰。这是由于N₂O光解生成O(¹D)及N₂(v)和O(¹D)与N₂O反应生成振动激发的NO(v)所致^[7]。

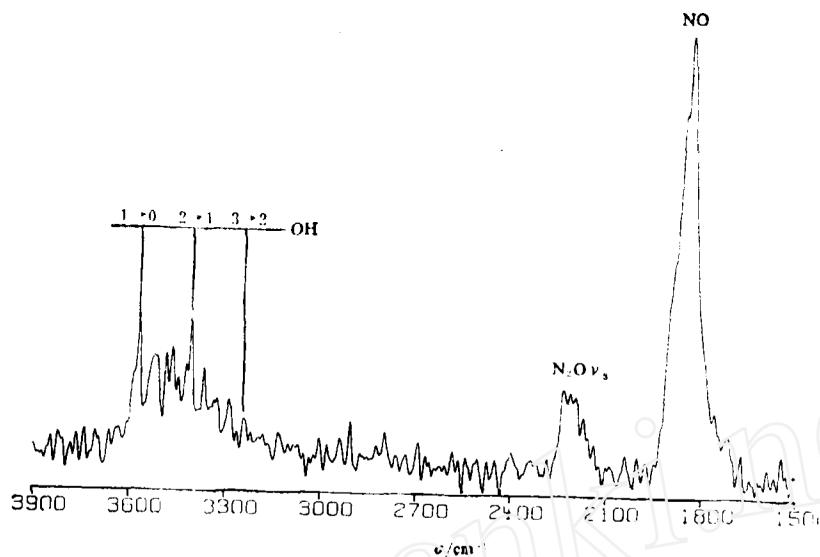


图1 激光光解后5μs的产物红外发射谱

Fig.1 The IR emission recorded at 5μs delay time after UV laser firing
The range of 3600—3200cm⁻¹ corresponds to the OH(v→v-1) v=1,2,3 emission, the strong peak at 1875cm⁻¹ is NO(v→v-1) and the emission near 2200cm⁻¹ is of ν₃ stretching mode of N₂O

在O(¹D)与三甲基氯硅烷, 四甲基硅烷这二反应中, 中心原子都是Si原子, 质量完全一样, 但由于Cl对Si原子的电子云影响与CH₃不一样, 亦即“势能面”参数不一样, 导致了Si在阻碍过剩能量传输中的作用不同。

对“重原子”在分子内的能量转移中的作用, Hase等^[8]用准经典轨道计算进行了理论上的研究, 所选的体系为M(CH₂—CH=CH₂)₄, M=Sn,C, 初始条件是给其中之一的丙烯基富集一定的能量, 然后计算这一能量在分子内的转移。结果表明, “重原子”阻碍分子内的能量传输主要源于“纯质量”因素及“势能面”中一些参数的因素, 且后者是主要的。在他们的计算中, 如果仅仅把M=Sn的哈密顿量中的Sn的质量换成C的质量, 其它不变, 则M=C的能量阻碍与M=Sn的结果相差不大; 而用更加精确的描写C(CH₂—CH=CH₂)₄的哈密顿量(不仅仅是质量的替换)来计算时, 则发现C的阻碍作用大大弱于Sn。

我们的实验结果表明, 由于Cl取代CH₃改变了中心原子Si的电子特性, 导致传能相差很多, 从实验上证实了除去“纯质量”因素外, 中心原子的电子状态在阻碍分子内能量传输中起相当大的作用。

参 考 文 献

- 1 Zhu Qingshi, Zhang Baoshu, Ma Yueren, Qian Haibo. *Chem. Phys. Lett.*, 1989, 164: 596
- 2 Halonen L, Child M S. *Mol. Phys.*, 1982, 46: 239
- 3 Roger P, Montague D C, Frank J P, et al. *Chem. Phys. Lett.*, 1982, 89: 9
- 4 Luntz A C. *J. Chem. Phys.*, 1980, 73, 1143

- 5 Wang Xuebin, Li Hongzhi, Zhu Qihe, et al. *Chinese Chemical Letters*, 1992, 3, 991
6 朱起鹤, 黄寿龄, 王学斌等. 化学物理学报, 1993, 6, 87
7 王学斌, 李红志, 朱起鹤等. 化学物理学报, 已接受
8 Swamy K N, Hase W L. *J. Chem. Phys.*, 1985, 82, 123

VIBRATIONAL EXCITATION OF OH($v \leq 3$) FROM THE REACTION OF O(1D) + Si(CH₃)₃Cl

Li Hongzhi Wang Xuebin Kong Fanao Zhu Qihe*
(Institute of Chemistry, CAS, The State Key Laboratory of Molecular
Reaction Dynamics, Beijing 100080)

ABSTRACT

The vibrationally excited OH(v) from the reaction of O(1D) + Si(CH₃)₃Cl was observed by UV laser photolysis/FTIR emission spectroscopy. The vibrational number was only up to 3 with a ratio of 1:0.3:0.1 for $v=1:2:3$. Comparing this result with the similar reaction of O(1D) + Si(CH₃)₄, which CH(v) vibrational number was high up to 4 with a ratio of 1:1:1:0.3 for $v=1:2:3:4$ under the same experimental conditions, it was found that the substitution of Cl for CH₃ affected the extent of heavy Si atom blocking the energy migration in a molecule. This results identifies the prediction that the characteristic of electrons in central atom plays an important role in intramolecular energy transfer.

Keywords: Intramolecular energy transfer, IR emission spectroscopy, Heavy atom effect, Chlorotrimethylsilane